



Institute of Physics, CAS

吉瓦级强流相对论多注电子束二极管的优化设计与实验研究

刘振帮 金晓 黄华 王腾钫 李士锋

Optimal design and experimental research of several-gigawatt multiple electron beam diode Liu Zhen-Bang Jin Xiao Huang Hua Wang Teng-Fang Li Shi-Feng 引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 70, 038401 (2021) DOI: 10.7498/aps.70.20201336 在线阅读 View online: https://doi.org/10.7498/aps.70.20201336 当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in

强流相对论多注电子束在空心圆柱波导中的漂移

Angular drift of the high current relativistic multi-beam in the hollow cylindrical waveguide 物理学报. 2017, 66(4): 044102 https://doi.org/10.7498/aps.66.044102

高能透射电子束照射聚合物薄膜的带电效应

Charging effect of polymer thin film under irradiation of high-energy transmission electron beam 物理学报. 2019, 68(23): 230201 https://doi.org/10.7498/aps.68.20191112

激光与近相对论临界密度薄层相互作用产生大电量高能电子束 High energetic electron bunches from lasernear critical density layer interaction

物理学报. 2017, 66(7): 075203 https://doi.org/10.7498/aps.66.075203

电介质/半导体结构样品电子束感生电流瞬态特性

Transient characteristics of electron beam induced current in dielectric and semiconductor sample 物理学报. 2020, 69(6): 060201 https://doi.org/10.7498/aps.69.20191543

相对论皮秒激光在低密度等离子体中直接加速的电子束的横向分布特征研究 Transverse distribution of electron beam produced by relativistic picosecond laser in underdense plasma

物理学报. 2019, 68(19): 195203 https://doi.org/10.7498/aps.68.20191106

超强激光与泡沫微结构靶相互作用提高强流电子束产额模拟研究

Enhancement of high-energy electron yield by interaction of ultra-intense laser pulses with micro-structured foam target 物理学报. 2019, 68(9): 094101 https://doi.org/10.7498/aps.68.20182291

吉瓦级强流相对论多注电子束二极管的 优化设计与实验研究^{*}

刘振帮† 金晓 黄华 王腾钫 李士锋

(中国工程物理研究院应用电子学研究所,高功率微波技术重点实验室,绵阳 621900)

(2020年8月14日收到; 2020年9月9日收到修改稿)

多注相对论速调管放大器可在较高的工作频段实现 GW 级功率微波产生,在很多领域得到了发展和应用.多注相对论速调管中强流相对论多注电子束相互之间存在空间电磁场的作用,使得多注电子束从二极管引入多注漂移管,以及在多注漂移管中的传输运动受到影响,导致电子束会轰击到管壁上,早期实验中多注电子束的传输通过率较低.本文对功率数 GW 的强流相对论多注电子束在二极管与多注漂移管中的运动过程进行了理论分析与粒子仿真模拟,得到强流相对论多注电子束的传输运动规律.对多注二极管的结构进行了优化设计,仿真设计实现强流相对论多注电子束的传输通过率达到 99%,并且开展了验证实验研究,实验在电子束电压为 801 kV,电流为 9.3 kA 的情况下,电子束的传输通过率达到 92%.

关键词:强流多注电子束,束流传输,空间电荷效应,电子束旋转 PACS: 84.40.Fe, 41.20.-q, 41.20.jb, 52.59.Ye DC

DOI: 10.7498/aps.70.20201336

1 引 言

相对论速调管放大器 (relativistic klystron amplifier, RKA) 是一类非常重要的高功率微波器 件, 具有高功率、高效率、微波频率与相位稳定可 控的优点, 在雷达、通信系统、高能加速器等领域 有非常广泛的发展和应用^[1–8]. 应用需求的发展要 求进一步提高 RKA 的等效辐射功率 Pf^2 (功率与 频率平方的乘积), 提高 RKA 的输出功率与工作 频率. 常规 RKA 采用单注漂移管结构, 且漂移管 需要对各谐振腔进行隔离, 因此漂移管的径向尺寸 随工作频率增加而急剧减小, 器件的输出功率和工 作频率受到限制, Friedman 等^[9] 得到常规结构 RKA 输出功率 P与工作频率 f关系的半经验公式 为 $P \propto 1/f^{-N}$, $N \approx 2$, 因此常规结构 RKA 在 X 波 段难以实现 GW 级功率的微波输出^[10–13]. 项目组

发展并设计了过模同轴多注 RKA^[14-16], 基于多电 子注技术的过模多注 RKA, 每一注电子束在分隔 的漂移管中传输,同时多注电子束采用共同的过模 同轴谐振腔,器件径向尺寸不再受到工作频率的限 制,突破了常规结构 RKA 的物理限制,提高了器 件的工作频率和输出功率, 仿真设计多注 RKA 在 毫米波波段能够实现 GW 级功率输出,实验实现 了在 X 波段功率 GW 级微波锁频锁相输出. 与常 规大功率多注速调管相比较,大功率多注速调管的 工作电流一般为数 A 量级, 而多注 RKA 的工作电 流通常达到数 kA 量级. 工作电流的急剧增大, 使 得强流相对论电子束的空间电荷效应成为影响电 子束传输的重要因素. 在强流相对论情况下, 多注 电子束之间的相互作用会影响电子束从二极管引 入多注漂移管,以及在多注漂移管中的传输过程. 早期设计的多注二极管电子束传输通过率较低,实 验传输通过率低于 80%, 严重影响了多注 RKA 的

* 高功率微波技术重点实验室基金 (批准号: 6142605180203, JCKYS2018212035, 6142605190201) 资助的课题.

© 2021 中国物理学会 Chinese Physical Society

[†] 通信作者. E-mail: liu9559@yeah.net

整管效率^[17,18].本文以 16 注 X 波段多注 RKA 为 模型,对功率数 GW 的强流相对论多注电子束的 传输过程进行分析研究,分析表明强流多注相对论 电子束在二极管与多注漂移管的传输过程中存在 旋转扩散运动,会导致电子束中心偏移和束斑横截 面积增大,使得电子容易轰击到管壁引起束流损 失.对多注二极管结构进行了优化设计,通过优化 设计多注阴极材料与结构设计,改进二极管阳极内 外结构尺寸,抑制了多注阴极侧面的电子束发射, 使电子束集中于石墨阴极的前端面发射,提高了强 流相对论多注电子束的传输通过率.

2 强流多注电子束传输过程空间电磁场的作用

强流多注电子束在二极管与多注漂移管中的 传输如图 1 所示,设定电子束绕系统中心环向等间 距排列,电子束注数 n = 16,每一注电子束的半径 为 r_b ,每一注漂移管半径为 r_d ,电子束中心与器件 系统中心的距离为 r_0 ,阳极半径为 r_1 ,多注电子束 在外加轴向引导磁场 B_z 的作用下传输.

设定电子束电压为 U_0 , 电流为 I_0 , 阴阳极间距 为 l_{gap} , 电子静止质量为 m_e , 电子电荷量为 e, 真空 中光速为 c. 电子束的轴向运动速度为 v_z , 每一注 电子束电荷的线密度 $\lambda_e = I_0/(nv_z)$. 多注电子束从 阴极发射达到阳极的过程中, 各注电子束之间电磁 场力的作用会对电子束的运动产生影响. 设定某一 电子束为基准, 求得其他电子束对该束电子的电场 作用力 F_{E1} 由系统中心指向外, 其他电子束对基准 电子束的磁场作用力 F_{B1} 由外指向系统中心, 则其 他电子束对某束电子的径向合作用力为

$$F_{r1} = F_{E1} + F_{B1} = eE_{r1} - ev_z \times B_{\theta 1}$$
$$= \frac{e\lambda_{\rm e}(n-1)}{2\pi\varepsilon_0 \cdot 2r_0} \left(1 - \frac{v_z^2}{c^2}\right) = F_{E1} \left(1 - \frac{v_z^2}{c^2}\right), \quad (1)$$

式中 *E*_{r1} 为其他电子束对该电子束产生的电场之 和, *B*_{e1} 为其他电子束对该电子束产生的磁场之和, *ε*₀ 为真空介电常量.由于电子运动速度小于光速, 因此其他电子束对某束电子的作用合力为由系统 中心指向外,该作用力会使得各束电子向外扩散. 为了约束电子束运动,需要外加轴向引导磁场 *B*₂, 爆炸发射阴极通常采用浸没流,二极管处于均匀磁 场区.考虑相对论效应情况下电子运动方程的径向 分量^[19]:

 $\sigma_0 m_{\rm e}(\ddot{r}_0 - r_0 \dot{\theta}_1^2) = e(E_{r1} - v_z B_{\theta 1} - r_0 \dot{\theta}_1 B_z),$ (2) 式中 $\sigma_0 = 1 + |eU_0|/(m_{\rm e}c^2).$ 对于理想聚焦,在无 外界高频扰动的情况下多注电子束到系统中心的 距离应保持不变,即:

$$\ddot{r}_0 = \frac{e(E_{r1} - v_z B_{\theta 1} - r_0 \dot{\theta}_1 B_z)}{\sigma_0 m_{\rm e}} + r_0 \dot{\theta}_1^2 = 0, \quad (3)$$

$$\dot{\theta}_1 = \frac{1}{2} \left[\frac{eB_z}{\sigma_0 m_{\rm e}} - \sqrt{\left(\frac{eB_z}{\sigma_0 m_{\rm e}}\right)^2 - \frac{4F_{r1}}{\sigma_0 m_{\rm e} r_0}} \right], \quad (4)$$

则可以得到多注电子束通过阴阳极间距的时候,沿 角向的旋转速度为 $r_0\dot{\theta}_1$. 设定电子束中心与器件系 统中心的距离为 $r_0 = 35$ mm,电子束电流 $I_0 =$ 9 kA,在阴阳极间距离 $l_{gap} = 40$ mm,不同二极管 电压 U_0 时,多注电子束到达阳极端面时绕系统中 心沿角向的旋转距离 Δl_0 随引导磁场的变化如 图 2 所示.



Fig. 1. Sketch structure of the multiple electron beams diode: (a) The y-z section; (b) the x-y section of drift tubes.



图 2 多注电子束到达阳极端面时绕系统中心的旋转距 离 Δ₀ 随引导磁场的变化

Fig. 2. Rotation distance Δl_0 vs. B_z at different U_0 . Δl_0 represents the rotation distance of the multi-beams around the center of the system when they reach the anode end face.

$$\Delta l_0 = \int_0^{t1} r_0 \dot{\theta}_1 \mathrm{d}t, \qquad (5)$$

式中 t₁ 为电子从阴极端面运动到阳极的时间.

由图 2 可知: 多注电子束到达阳极端面时沿角 向的旋转距离随引导磁感应强度的增加而减少; 相 同引导磁感应强度情况下, 旋转距离随电压增大而 减少.

当多注电子束到达阳极,进入多注漂移管之 后,由于多注漂移管为分离结构,多注电子束之间 被漂移管壁隔离,因此多注电子束之间的电场作用 力被屏蔽,但由于器件所用材料一般为无磁性良导 体材料,因此多注电子束之间的磁场作用力依然存 在,其他各注电子束对某注电子束磁场作用的合力 为 *F*_{B1} 由外指向系统中心,使得多注电子束在多注 漂移管中绕系统中心的旋转运动方向与在二极管 时相反.同样地,可以得到电子在多注漂移管中沿 角向的旋转速度:

$$\dot{\theta}_2 = \frac{1}{2} \left[\frac{eB_z}{\sigma_0 m_{\rm e}} - \sqrt{\left(\frac{eB_z}{\sigma_0 m_{\rm e}}\right)^2 - \frac{4F_{B1}}{\sigma_0 m_{\rm e} r_0}} \right], \quad (6)$$

则可以得到多注电子束在多注漂移管中沿角向的 旋转速度为 $r_0\theta_2$.不同二极管电压下,电子束在漂 移管中的旋转角速度 $r_0\theta_2$ 随引导磁场的变化如图 3 所示.

多注电子束在二极管和漂移管中运动时,除了 多注电子束之间电磁场力相互作用外,每一注电子 束由于自身的空间电荷力也会使其发生绕各注电 子束自身中心的旋转运动.其中电场作用力 F_{E2} 由 各注电子束的中心指向外,磁场作用力 F_{B2} 由外指 向各注电子束的中心,每注电子束径向力的合力为

$$F_{r2} = F_{E2} + F_{B2} = eE_{r2} - ev_z \times B_{\theta 2}$$
$$= \frac{e\lambda_e}{2\pi\varepsilon_0 r_b} - \frac{e\mu_0\lambda_e v_z^2}{2\pi r_b} = F_{E2} \left(1 - \frac{v_z^2}{c^2}\right).$$
(7)

式中 *E*_{r2} 和 *B*_{θ2} 分别为每注电子束自身产生的电场和磁场.由电子束运动方程可以得到

$$\ddot{r}_{\rm b} = \frac{e(E_{r2} - v_z B_{\theta 2} - r_{\rm b} \dot{\theta}_3 B_z)}{\sigma_0 m_{\rm e}} + r_{\rm b} \dot{\theta}_3^2 = 0, \quad (8)$$

$$\dot{\theta}_3 = \frac{1}{2} \left[\frac{eB_z}{\sigma_0 m_{\rm e}} - \sqrt{\left(\frac{eB_z}{\sigma_0 m_{\rm e}}\right)^2 - \frac{4F_{r2}}{\sigma_0 m_{\rm e} r_{\rm b}}} \right].$$
(9)

设定每一注电子束半径为3 mm,不同二极管 电压下,电子束绕自身的旋转角速度 r_bθ₃随引导磁 场的变化如图 4 所示.



图 3 多注电子束在漂移管中的旋转角速度 r₀ $\dot{\theta}_2$ 随引导 磁场的变化

Fig. 3. Rotation angular velocity $r_0\dot{\theta}_2$ vs. B_z at different U_0 . $r_0\dot{\theta}_2$ represents the rotation angular velocity of multibeams in drift tube.



图 4 多注电子束绕束自身旋转角速度 rb 03 随引导磁场 的变化

Fig. 4. Angular velocity of the multi-beams rotation around themselves $r_{\rm b}\dot{\theta}_3$ vs. B_z at different U_0 . $r_{\rm b}\dot{\theta}_3$ represents the angular velocity of the multi-beams rotation around themselves.

多注电子束在器件中传输运动时,各注电子束 之间的作用力与每注电子束自身作用力的和力是 矢量叠加.因此当外加轴向引导磁场方向与电子束 运动方向相同时,在二极管阴阳极间隙,各注电子 束绕器件系统中心逆时针旋转,各注电子束中心位 置逆时针偏移,同时每一注绕各注自身逆时针旋转; 进入多注漂移管后,各注电子束绕器件系统中心变 为顺时针旋转,各注电子束中心位置变为顺时针旋转 移,同时每一注电子束绕各注自身仍为逆时针旋 转.强流多注电子束在二极管区域与在多注漂移管 中绕系统中心的旋转方向是相反的.

当电子从阴极底座侧边和阴极杆发射时,电子存在初始的径向运动速度 v_r,此时电子运动方程 (2)式、(6)式和(8)式需要考虑 ev_rB_z项的影响, 该项式的存在会使得多注电子束的旋转偏移增大, 并导致每一注电子束束斑进一步扩大.由于多注电 子束在通过阴阳极间隙以及在多注漂移管中运动 时,存在旋转扩散运动,因此电子束与漂移管壁之 间需要设计足够的距离空间,以及需要外加一定强 度的引导磁场,并需要优化设计多注二极管以减少 电子从阴极底座侧边和阴极杆侧边发射,以避免多 注电子束轰击到器件管壁上导致束流损失.

3 强流多注电子束二极管的优化设计

为了实现功率数 GW 的强流多注电子束产生, 多注二极管采用爆炸发射冷阴极结构,由于二极管 工作电压较高,达到数百 kV,阴极底座和阴极杆 侧面电场强度较高,接近爆炸发射阈值,当多注二 极管设计不当时,阴极杆侧面会存在大量电子发 射,而从该处发射的电子存在初始的 r 方向运动速 度 v_r,由前面的理论分析可知,电子存在初始的 v_r时,多注电子束在二极管和漂移管中的旋转速度 会增大,使得电子束轰击到管壁上,导致束流损失. 为此,对强流多注二极管结构进行优化设计.在二 极管电压为 U₀时,阴极底座和阴极杆侧面的电场 为^[20]

$$E_{\rm a} = \frac{U_0}{r_0 \ln \left(r_1 / r_0 \right)}.$$
 (10)

由同轴线理论可知,当二极管阳极与阴极半径的比值 $r_1/r_0 = 2.72$ 时,固定外导体半径的同轴线 具有最大耐压.因此在电子束中心与器件系统中心的距离 $r_0 = 35$ mm 不变的情况下,设计阳极半径 由原先的 $r_1 = 75 \text{ mm}$ 增大为 $r_1 = 95.2 \text{ mm}$, 以降 低阴极底座和阴极杆侧面的电场强度.

在阴极材料选择上,多注阴极前端设计采用爆 炸发射阈值较低的石墨,多注阴极其他部分采用爆 炸发射阈值较高的无磁不锈钢,以减少阴极底座和 阴极杆侧面的电子发射.优化设计二极管阴阳极端 面结构,使阳极内导体前端突出5mm,即阳极内 导体更靠近阴极,阴阳极间距变为35mm.同时采 用电磁场仿真软件通过参数扫描迭代算法,得到最 佳的阳极漂移管入口的导角尺寸. 阳极外导体漂移 管入口导角为 11 mm, 阳极内导体漂移管入口导 角为 10 mm, 石墨阴极头直径为 6 mm, 阴极头前 端端面导角为3mm. 不锈钢阴极杆直径为2mm, 不锈钢阴极底座 $r_0 = 35$ mm, 底座端面导角为 2 mm. 二极管电场集中在石墨阴极头前端面且均 匀分布,使得绝大部分电子从石墨阴极头的前端面 发射.优化设计前后多注二极管阴阳极间的电场分 布如图5所示.



图 5 优化设计前后的多注阴极结构与电场分布 (a)改进设计前;(b)改进设计后

Fig. 5. Electric field distribution of the multi-beam cathodes: (a) Before the improved design; (b) improved design.

采用三维粒子仿真软件对强流多注二极管进 行多注电子束产生与传输的模拟计算. 设定二极管 电压 $U_0 = 800 \text{ kV}$, 轴向引导磁感应强度 $B_z =$ 1 T, 引导磁场方向为 z 正向 (与电子束传输方向相 同), 每一注阴极半径 $r_b = 3 \text{ mm}$, 阳极半径 $r_1 =$ 95.2 mm, 电子束注数 n = 16 注, 阴阳极间距离 $l_{\text{gap}} = 35 \text{ mm}$, 电子束中心与器件系统中心的距离 $r_0 = 35 \text{ mm}, 每一注漂移管半径 <math>r_d = 5 \text{ mm},$ 多注 漂移管长度为 600 mm.

粒子仿真在二极管电压 U₀ = 800 kV 时,爆 炸发射产生总束流为 9.1 kA,传输到多注漂移管 末端的总束流为 8.99 kA,传输通过率约为 99%. 束流损失产生在电子束从二极管引入多注漂移管 的入口处,其原因为阴极爆炸发射产生电子过程 中,除了石墨阴极头产生电子外,阴极底座和阴极 杆侧面仍会有极少量电子发射,而从阴极底座和阴 极杆侧面发射的电子难以引入到多注漂移管中,会 轰击到阳极表面,导致在该处存在束流损失.之后 电子束在多注漂移管中传输时没有出现束流损失. 多注电子束在二极管和漂移管中的三维传输轨迹 如图 6 所示.



图 6 多注电子束在二极管和漂移管中传输 Fig. 6. Tracks of the multiple electron beams in the diode and drift tubes.

由图 6 可以看出,多注电子束在二极管和多注 漂移管中传输时存在绕系统中心的旋转运动和每 一注电子束绕自身的旋转运动.在二极管阴阳极区 域和在多注漂移管中,多注电子束绕系统中心的旋 转运动方向相反.图7 为分别对距离石墨阴极头发 射端面 1,40 mm 和 600 mm 处多注电子束束斑的 监测结果.

在 z = 1 mm 处, 电子束半径为 3 mm, 各注 电子束中心无明显偏移. 在 z = 40 mm 处, 电子束 截面扭变为椭圆形, 长边半径为 3.23 mm, 短边半 径为 3 mm, 各注电子束中心逆时针偏移 1.25 mm, 而按照之前理论推导公式计算得到的偏移距离 为 1.23 mm, 两者基本相符合. 在 z = 640 mm 处, 电子束形变加剧, 长边半径为 3.56 mm, 短边半径 为 3.05 mm, 各注电子束中心变为顺时针偏移 0.61 mm. 粒子仿真计算得到的电子束运动轨迹与 理论分析得到的运动规律相符合.

4 强流多注电子束二极管的验证实验

在长脉冲功率源平台上开展优化设计后的强 流多注二极管验证实验.脉冲功率源能够达到的最 大电功率约为8 GW. 实验中每一注阴极半径 $r_{\rm b} =$ 3 mm,电子束中心与器件系统中心的距离 $r_0 =$ 35 mm, 阳极半径 r₁ = 95.2 mm, 电子束注数 n = 16 注, 阴阳极间距离 $l_{gap} = 35 \text{ mm}$, 每一注漂移管 半径 $r_d = 5 \text{ mm}$, 多注漂移管长度为 600 mm. 二 极管阴极、阳极以及多注漂移管处于磁场螺旋线管 线圈中,螺旋管线圈产生的轴向引导磁感应强度 为1T,磁场方向与电子束传输方向相同.实验中 二极管和多注漂移管内的真空度约为 5×10^{-3} Pa. 采用电阻分压器测量脉冲功率源的电压,在多注二 极管前端设置一个罗戈夫斯基线圈测量脉冲功率 源产生的总电流. 在多注漂移管末端采用一个法拉 第筒测量达到末端的电子束总电流. 实验前采用高 精度欧姆表和电流表对罗戈夫斯基线圈和法拉第



图 7 多注电子束在离阴极头端面不同距离处的束斑 (a) 距离 1 mm; (b) 距离 40 mm; (c) 距离 640 mm

Fig. 7. Transections of the multiple electron beams with different distance between the cathode head: (a) The distance of 1 mm; (b) the distance of 40 mm; (c) the distance of 640 mm.



图 8 多注电子束束流测量实验示意图

Fig. 8. Sketch structure of the experimental system for multi-beams measurement.

筒的阻值进行校准测量,得到相应的变比关系.多 注二极管实验开展前,二极管阳极先接大尺寸圆柱 漂移管结构 (漂移管半径为 45 mm),在低功率和 强磁场条件下 (电子束功率约为 GW,磁场感应强 度为 1 T),对束流测量系统进行校准,此时电子束 传输通过率接近 100%.之后二极管阳极接多注漂 移管开展多注二极管实验.强流多注二极管结构与 实验测量示意图如图 8 所示.

测量得到脉冲功率源典型的电压、电流以及末 端法拉第筒电流波形如图 9 所示.

实验连续测量3次电子束电压、电流以及末端

法拉第筒电流如表 1 所列.





Fig. 9. Voltage, current, and Faraday-cup current of the electron beam.

表 1 电子束电压、电流以及末端法拉第筒电流 参数

Table 1.Electron beam voltage, current and terminal Faraday tube current parameters.

序号	电压/kV	电流/kA	末端电流/kA	通过率/%
1	800	9.3	8.6	92.4
2	805	9.3	8.6	92.4
3	799	9.2	8.5	92.4
平均	801	9.3	8.6	92.4

实验连续测量 3 次得到电子束平均参数, 电压 为 801 kV, 电流为 9.3 kA, 电子束功率为 7.4 GW, 末端法拉第筒电流为 8.6 kA, 即多注电子束通过 率约为 92%, 与粒子仿真结果基本相符合. 电子束 电压脉宽为 175 ns, 电流脉宽为 171 ns, 法拉第筒 电流脉宽为 171 ns. 在多注漂移管末端 z=640 mm 处放置无磁不锈钢靶片, 测量得到末端的电子束束 斑如图 10 所示.





Fig. 10. Spots of the multiple electron beams at the end of the drift tube.

由图 10 可知电子束的注数为 16 注,实验测量 得到多注电子束的束斑形状与仿真结果相似.各束 斑长边半径与窄边半径尺寸分布如图 11 所示.

对各束斑尺寸取平均值,长边半径约为 3.48 mm,短边半径约为2.86 mm.实验测量得到 的束斑尺寸比仿真值偏小,一方面是由于电子束边 缘处的电子密度相对较小,在金属板上的轰击痕迹 不明显,引起两者之间有略差别;另一方面实验中 多注阴极、多注漂移管以及磁场螺线管线圈在安装 过程中存在一偏差,导致三者的轴心不在同一直线 上,使得每一注电子束的束斑略有差别,以及实验 测量得到多注电子束的通过率略低于粒子模拟结 果.由图 10 可知,5#一侧的束斑整体比 13#一侧 的束斑略偏小.由于脉冲功率源和磁场螺线管线圈 的体积与重量都很大,在安装过程中要使多注阴 极、多注漂移管及螺线管线圈的轴心偏差控制在 0.1 mm 量级,难度较大.下一阶段实验中,设计将 脉冲功率源、多注二极管和螺线管线圈安装在较高 精度的同一轨道上,并设计较为精密的机械调节安 装结构和光学瞄准部件,以减少三者轴心的偏差.



图 11 多注电子束束斑尺寸分布 Fig. 11. Size of the multiple electron beams spots.

5 结 论

对功率数 GW 的强流多注相对论电子束在二 极管与多注漂移管中的传输过程进行了理论与仿 真分析,分析表明多注电子束之间存在电磁场作用 力. 当外加轴向引导磁场方向与电子束运动方向相 同时,在二极管阴阳极间隙中各注电子束绕器件系 统中心逆时针旋转,而在多注漂移管中各注电子束 绕器件系统中心变为顺时针旋转,同时在阴阳极间 隙和多注漂移管中每一注电子束还绕各注自身逆 时针旋转. 绕系统中心旋转运动的存在使得多注电 子束中心发生偏移,各注电子束绕自身旋转会使电 子束束斑扩散,都可能会使电子束轰击到管壁上, 导致束流损失. 对强流多注二极管结构进行了优化 设计,在设计中考虑了多注电子束旋转偏移的影 响,多注阴极与多注漂移管之间设计有足够的尺寸 距离以避免电子束偏移轰击管壁.同时优化设计多 注阴阳极结构与材料,使电场集中在阴极头并且分 布均匀,降低阴极底座和阴极杆侧面的电场强度, 以及采用发射阈值较低的石墨作为阴极头,使电子 束集中从石墨阴极头的前端面发射,以提高强流相 对论多注电子束的传输通过率,粒子模拟仿真强流 多注电子束的通过率达到 99%.在脉冲功率源上开 展了验证实验研究,实验连续测量 3 次取平均值, 电子束电压为 801 kV,电流为 9.3 kA,电子束功 率为 7.4 GW,多注电子束的传输通过率约为 92%. 实验实现功率数 GW 的强流相对论多注电子束稳 定产生和较高通过率传输,有利于提高多注 RKA 的整体转换效率和器件工作稳定性.

参考文献

- Benford J, Swegle J A (translated by Jiang W H, Zhang C) 2008 *High Power Microwave* (2nd Ed.) (Beijing: National Defense Industry Press) pp3-5 (in Chinese) [Benford J, Swegle J A 著 (江伟华, 张弛 译) 2009 高功率微波 (第二版) (中译本) (北京: 国防工业出版社) 第3—5页]
- [2] Ding Y G 2010 Design, Manufacture and Application of High Power Klystron (Beijing: National Defense Industry Press) pp7-13 (in Chinese) [丁耀根 2010 大功率速调管的制造和应用 (北京: 国防工业出版社) 第7—13页]
- [3] Robert J B, Edl S 2005 High Power Microwave Sources and Technologies (Beijing: Tsinghua University Press) pp282-289 (in Chinese) [Robert J B, Edl S 2005 高功率微波源与技术 (中 译本) (北京:清华大学出版社) 第282—289页]
- [4] Huang H, Wu Y, Liu Z B, Yuan H, He H, Li L L, Li Z H, Jin X, Ma H G 2018 *Acta Phys. Sin.* 67 088402 (in Chinese) [黄 华, 吴洋, 刘振帮, 袁欢, 何琥, 李乐乐, 李正红, 金晓, 马弘舸 2018 物理学报 67 088402]
- [5] Wu Y, Xu Z, Zhou L, Li W J, Tang C X 2012 Acta Phys. Sin. 61 224101 (in Chinese) [吴洋, 许州, 周霖, 李文君, 唐传祥 2012 物理学报 61 224101]
- [6] Thomas H, Adam B, Rasheda B, Heinz B, Mark C, Edward E, Deepika G, Armand S, Brad S, Lou Z 2010 *IEEE Trans. Plasma Sci.* 38 1264
- [7] Ding Y G, Shen B, Cao J, et al. 2009 IEEE Trans. Electron Dev. 56 870
- [8] Li R J, Ruan C J, Zhang H F 2018 Phys. Plasmas 25 033107
- [9] Friedman M, Pasour J, Smithe D 1997 Appl. Phys. Lett. 71 3724
- [10] Wei Y Z, Li S F, Wang Z L, Huang H, Liu Z B, He H, Gong Y B 2018 *High Power Laser and Particle Beams* **30** 063007 (in Chinese) [魏元璋, 李士锋, 王战亮, 黄华, 刘振帮, 何琥, 宫 玉彬 2018 强激光与粒子束 **30** 063007]
- [11] Edward B A, Andrew N D, Mikhail I F, et al. 2002 IEEE Trans. Plasma Sci. 30 1041
- [12] Zhang W, Ju J C, Zhang J, Zhou Y X, Zhong H H 2019 *Phys. Plasmas* **26** 053102
- [13] Qi Z M, Zhang J, Zhang Q, Zhong H H, Xu L R, Yang L 2016 IEEE Electron Device Lett. 37 782
- [14] Liu Z B, Jin X, Huang H, Chen H B 2012 Acta Phys. Sin. 61 128401 (in Chinese) [刘振帮, 金晓, 黄华, 陈怀璧 2012 物理学 报 61 128401]
- [15] Liu Z B, Huang H, Jin X, Yuan H, Ge Y, He H, Lei L R 2015 Acta Phys. Sin. 64 018401 (in Chinese) [刘振帮, 黄华, 金晓, 袁欢, 戈弋, 何琥, 雷禄容 2015 物理学报 64 018401]
- [16] Liu Z B, Huang H, Jin X, Lei L R, Zhu L, Li L L, Li S F, Yan W K, He H 2016 Phys. Plasmas 23 093110

- [17] Liu Z B, Jin X, Huang H, Chen H B, Wang G P 2012 Acta Phys. Sin. 61 248401 (in Chinese) [刘振帮, 金晓, 黄华, 陈怀 璧, 王淦平 2012 物理学报 61 248401]
- [18] Wang G P, Jin X, Huang H, Liu Z B 2017 Acta Phys. Sin. 66 044102 (in Chinese) [王淦平, 金晓, 黄华, 刘振帮 2017 物理学报 66 044102]
- [19] Xie J L, Zhao Y X 1966 Bunching Theory of Klystron

(Beijing: Science Press) pp104–108, 208–209 (in Chinese) [谢 家麟, 赵永翔 1966 速调管群聚理论 (北京:科学出版社) 第 104—108, 208—209页]

 [20] Wang W X 2009 Microwave Project and Technology (Beijing: National Defense Industry Press) pp44, 45 (in Chinese) [王文 祥 2009 微波工程技术 (北京: 国防工业出版社) 第44, 45页]

Optimal design and experimental research of several-gigawatt multiple electron beam diode^{*}

Liu Zhen-Bang[†] Jin Xiao Huang Hua Wang Teng-Fang Li Shi-Feng

(Science and Technology on High Power Microwave Laboratory, Institute of Applied Electronics,

China Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, China)

(Received 14 August 2020; revised manuscript received 9 September 2020)

Abstract

The relativistic klystron amplifier (RKA) is one of the most efficient sources to amplify a high-power microwave signal due to its intrinsic merit of high-power conversion efficiency, high gain and stable operating frequency. However, the transverse dimensions of the RKA dramatically decrease when the operating frequency increases to X band, and the power capacity of the RKA is limited by the transverse dimensions. An X-band multiple-beam relativistic klystron amplifier is proposed to overcome the radiation power limitation. Each electron beam propagates in separate drift tubes and shares the same coaxial interaction cavities in the multiple-beam relativistic klystron amplifier, and the transverse dimensions of the multiple-beam relativistic klystron amplifier are free from the operating frequency restriction and a microwave power of over 1 GW is generated in the experiment. For a high-power electron device, the transmission of electron beam is critical, and the power conversion efficiency of the device is affected. In this paper, we conduct an investigation into the transmission process of the intense relativistic multiple electron beams, and the number of the multiple electron beams is set to be 16. It is found that when the multiple electron beam is transmitted in the device, the electron beam rotates around the center of the whole device, causing the electron beam to deviate from the drift tube channel. At the same time, each electron beam rotates around itself, and the cross section of the electron beam is deformed and expanded. In the improper design of electron beam and drift tube parameters, two kinds of rotating motions cause beam to lose. A multiple-electron-beam diode structure is optimized by the particle-incell simulation to reduce beam loss, with the effects of the related factors taken into account. Each pole of the cathodes is made up of graphite and stainless steel. The cathode head is made up of graphite, for the graphite has a lower emission threshold. The cathode base and cathode pole are made up of stainless steel, for the stainless steel has a higher emission threshold. Also the shape and structure of cathode pole, cathode head and anode are optimized to reduce the electric field intensity on the cathode pole and enhance the electric field intensity on the end face of cathode head. At the same time, the electric field distribution of the cathode head is uniform to improve the electron beam emission uniformity. The simulation results demonstrate that the transmission efficiency of multiple electron beams can reach 99%. In the experiment, the transmission efficiency of multiple electron beams is 92% with a beam voltage and beam current of 801 kV and 9.3 kA, respectively.

Keywords: intense multiple electron beams, electron beams transmission, space charge effect, electron beams rotation

PACS: 84.40.Fe, 41.20.–q, 41.20.jb, 52.59.Ye

DOI: 10.7498/aps.70.20201336

^{*} Project supported by the Science Foundation of the High Power Microwave Laboratory, China (Grant Nos. 6142605180203, JCKYS2018212035, 6142605190201).

[†] Corresponding author. E-mail: liu9559@yeah.net